

大阪ガスケミカル×MOT（OGBC） 共催セミナー

光学・フォトニクス材料のさらなる可能性を拓く

～技術経営（MOT）の視点とフルオレンの材料技術～

このような方におすすめ

- ✓光学・フォトニクス分野の研究開発に関心がある方
- ✓技術シーズの用途展開や、事業化に関心がある方
- ✓研究成果を事業価値につなげる方法を学びたい方

セミナー概要

DX、AI、XR、次世代ディスプレイの進展に伴い、光学・フォトニクス分野では、より高度な材料特性が求められています。

本セミナーでは、大阪ガスケミカルが保有するフルオレン材料技術について、光学用途への展開事例や最新の応用動向をご紹介します。

さらに、元三菱ケミカル大阪研究所長であり、M & MOT Lab代表の宗像基浩氏を迎え、研究成果をどのように顧客価値へ結びつけるのか、技術マーケティングの視点から解説します。

プログラム

第1部 開催挨拶・事業紹介 5分

大阪ガスケミカル(株) FML所長 取締役常務執行役員 森田 哲司氏

技術講演① 20分

「光学・フォトニクス向けフルオレン材料の開発事例と応用展開」

大阪ガスケミカル(株) ファイン材料事業部 製品開発部長 宮内 信輔氏

第2部 特別講演 30分

「研究成果を事業価値へ変える技術経営（MOT）」

M & MOT Lab 代表 MOT-Xデザイナー 宗像 基浩氏

第3部 技術講演② 15分

「光学用途向けフルオレン系熱可塑性樹脂OKP及びフィルムへの応用」

大阪ガスケミカル(株) フロンティアマテリアル研究所 大田 善也氏

第4部 クロストーク+質疑応答 15分

宗像 基浩 氏 × 大阪ガスケミカル(株)



特別講師：宗像 基浩氏

M & MOT LABORATORY 代表
MOT-Xデザイナー

技術・事業開発コンサルタントやMOT（技術経営）デザイナーとして活動
元メルクエレクトロニクス SOD開発部
部長 / 元三菱ケミカル 大阪研究所長

開催概要

日 程：2026年10月16日（金）

13：30～15：00

形 式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

お申し込み方法

以下のURLよりお申込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_RRqDxkydQgKo3FSDtcRK5Q



＜お申込み締切日＞

2026年10月13日（火）

＜お問合せ＞：大阪ガスビジネスクリエイト(株) Email：motstaff2@ml.ogbc.co.jp